

⑯ 日本国特許庁 (JP) ⑮ 特許出願公開
 ⑰ 公開特許公報 (A) 昭56—122862

⑪ Int. Cl. ³ C 08 L 101/00 C 09 K 3/28 15/04 //(C 08 L 101/00 65/00)	識別記号 102	序内整理番号 6911—4J 7229—4H 7003—4H	⑬ 公開 昭和56年(1981)9月26日 発明の数 1 審査請求 有
---	-------------	---	---

(全 5 頁)

④高分子物質の耐放射線性難燃化処理方法

②特 願 昭55—26383

②出 願 昭55(1980)3月3日

⑦發明者 萩原幸

前橋市江田町250—15

⑦發明者 森田洋右

高崎市並木町170—1

⑦出願人 日本原子力研究所

東京都千代田区内幸町2丁目2

番2号

⑨代理 人 弁理士 湯浅恭三 外2名

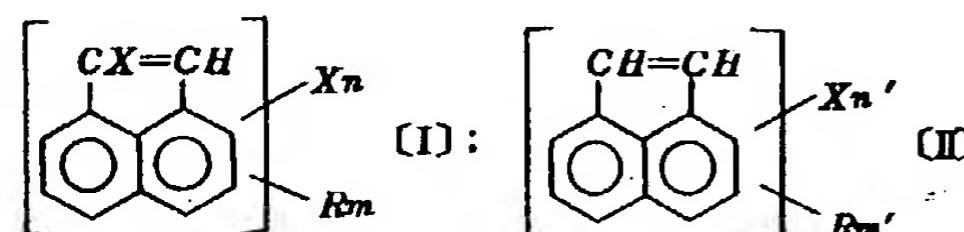
明細書

1 [発明の名称]

高分子物質の耐放射線性難燃化処理方法

2 [特許請求の範囲]

一般式 [I] もしくは [II]



(ここで、Xは塩素または臭素原子を表わし、nおよびn'は2~6の整数、Rはハロゲン原子以外の置換基でmおよびm'は0~4の整数を表わし、n(またはn') + m(またはm') ≤ 6、mまたはm'が2以上の場合は同一または異種のいずれでもよい)で表わされる単位を構成要素とするハロゲン化アセナフチレンの複合物を配合することを特徴とする高分子物質の耐放射線性・難燃化処理方法。

3 [発明の詳細な説明]

本発明は可燃性の高分子物質を難燃化すると同

時に、耐放射線性を改善せしめる方法に係るものである。

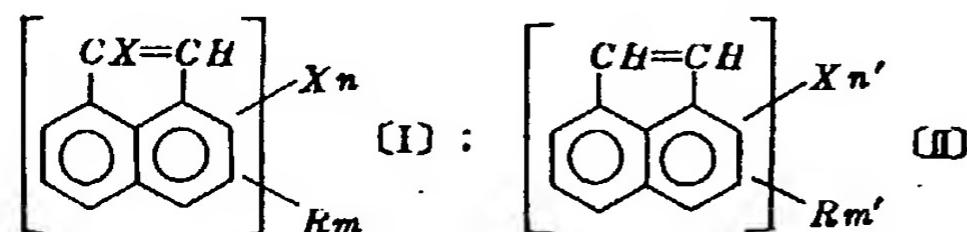
今日、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-プロピレンゴムのごとき可燃性樹脂を難燃化する目的でこれらの樹脂中へ種々の難燃剤を混入することが行なわれている。難燃剤としては、例えば塩素化パラフィン、塩素化ポリエチレンのようなハロゲン化脂肪族化合物、あるいはヘキサブロモベンゼンやデカブロモジフェニルエーテルのごときハロゲン化芳香族化合物などが知られている。しかしながら、前者は樹脂との相溶性に乏しくポリエチレンなどのごく限られたものにしか使用し得ない。また、後者のハロゲン化芳香族化合物は低分子量体であるため長期使用中に樹脂表面へブルームしたりあるいは高温で揮散することがあり、そのため樹脂の難燃特性に変化を生ずる傾向がある。

さらに、最近原子炉、増殖炉、あるいはイオン化放射線発生器などに使用される電線、ケーブルおよび各種機器類は安全上難燃性であることが必

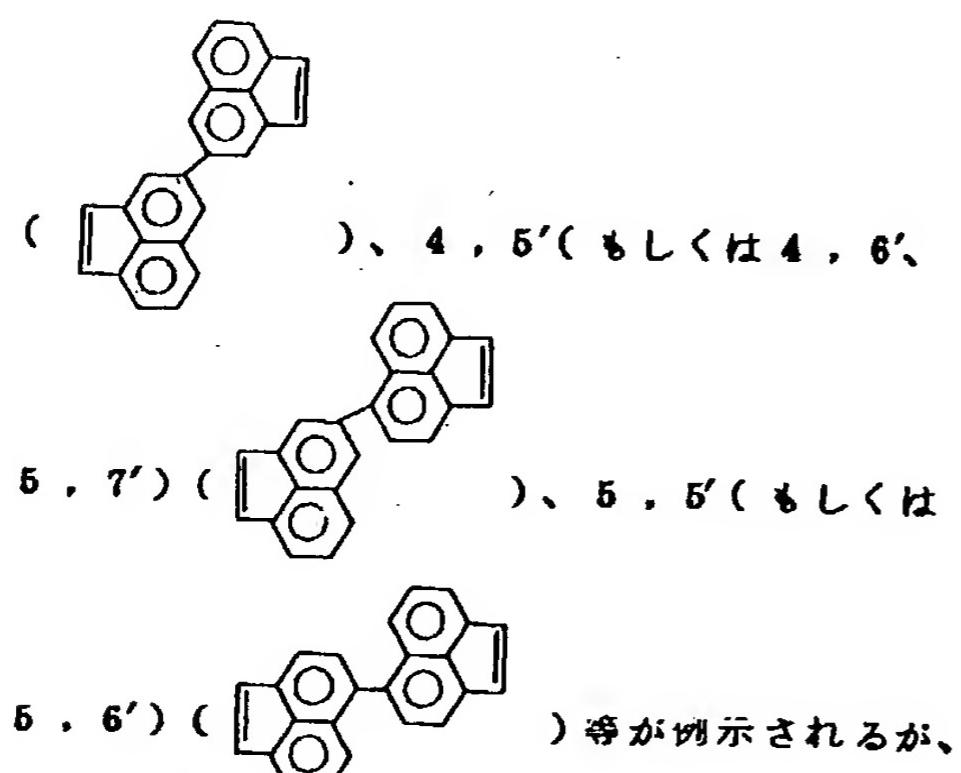
費安くべからざるものとなつてきている。従つて、これらに使用される電線ケーブル用被覆絶縁材料、各種電気絕縁材料またパッキング、シール材、棒、ホース類など各種樹脂組成物は難燃性と同時に耐放射線性を有することが要求される。

本発明の主たる目的はこのように難燃剤がブルームしたりあるいは揮散したりすることなく、従つて長期に亘つて安定した難燃特性を維持することのできる高分子物質の難燃化方法を提供することである。更に本発明の目的は著しく改良された難燃性と同時に耐放射線性をも付与することのできる高分子物質の改質方法を提供することである。

而して、これらの目的は難燃性と耐放射線性を付与すべき高分子物質に一般式[I]あるいは[II]、



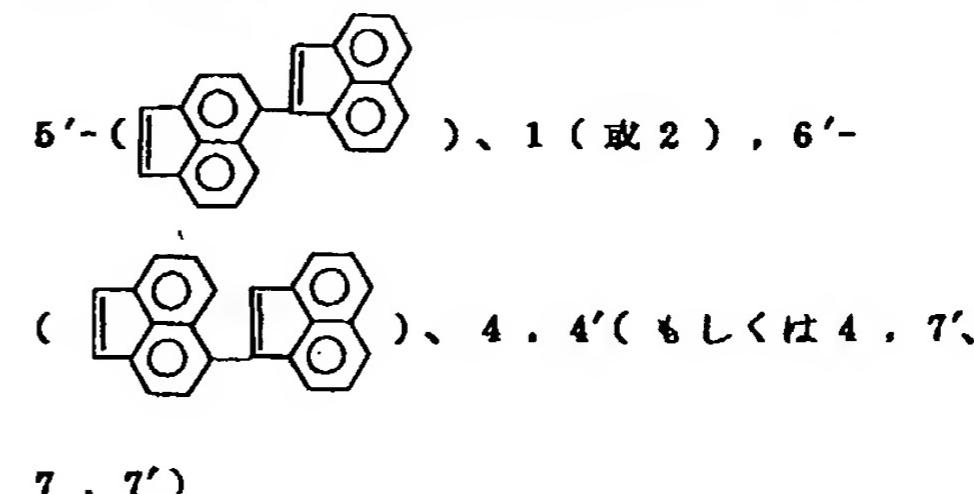
(ここで、Xは塩素または臭素原子を表わし、n



等が例示されるが、そのほかにも1, 1'-、1, 2'-、1(或2), 8'-、1(或2), 4'-、1(或2), 7'-、1(或2), 8'-、8, 8'-、8, 4'-、8, 5'-、8, 6'-、8, 7'-、8, 8'-、4, 8'-等の結合、さらに例えば5, 5'と6, 6'、4, 7'和6, 6'のように二つの結合を介して縮合することも可能である。縮合度8以上のものはこのようないずれかにより構成単位を増大せしめたものである。なおこのような縮合物は後述の実施例で述べるようにアリル位もしくはベンジル位置にます

およびn'は2~6の整数、Rはハロゲン原子以外の置換基でmおよびm'は0~4の整数を表わし、 n (またはn') + m(またはm') ≤ 6 、mまたはm'が2以上の場合はRは同一または異種のいずれでもよい)で表わされる単位を構成要素とするハロゲン化アセナフチレンの縮合物を添加混和することによつて達成される。

さて、本発明でいうハロゲン化アセナフチレン縮合物はハロゲン化アセナフチレンが形式的には脱水素あるいは脱ハロゲン化水素反応を起して縮合し、縮合度2以上の多量体となつたものをいう。アセナフチレン構造単位間の結合点としては、例えば、容易に形成されるものとして1(或2)、



ハロゲンを導入し、つぎにその高い反応性を利用して、触媒存在下に処理することによつて合成することができる。

これらハロゲン化アセナフチレン縮合体と高分子物質との相溶性は特に置換基がなくても良好であるが、さらにメチル基、メトキシ基、メチルエステル基等を導入されることによつて増進される。これによつて、混練成形時の加工性及び高温下、長時間の成形物使用時に揮散、溶出しない性質が高められる。しかし、過度に炭素数の多い置換基は合成上困難性があり、また、長鎖アルキル基の場合は難燃性および耐放射線性を低下させることから避ける必要がある。而して、この目的で導入される置換基としては炭素数1~4のアルキル基、アルコキシ基、アルキルエステル基等が例示される。

ハロゲン化アセナフチレン単位の炭素1と炭素2の間の2重結合はラジカル重合性を有している。したがつて、高分子物質中に縮合物を混和して成形した後、遊離基発生処理を施すことによつて、

高分子物質中でこれらを相互に反応させて高分子量体としたり、また高分子物質にグラフトさせることが可能である。これらは最終成形物の難燃耐放射線性の向上にとつて好ましい効果をもたらす。さらに、遊離基発生処理を施したときの反応収率を上げるために、重合性官能基を複合物中に置換基として導入するか、適切なラジカル重合性化合物との共存下に共重合または共グラフトさせることも有効である。なお、前者の場合で、導入しやすい置換基としてはプロペニル基、 α -ビニルベンジル基等が例示される。

本発明により難燃性を改良される高分子物質としては、たとえば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-エチルアクリレート共重合体、エチレン-プロピレン共重合体、エチレン-ブロピレン-ジエン共重合体、エチレン-塩化ビニル共重合体、エチレン-酢酸ビニル-グラフト塩化ビニル共重合体、エチレン-エチルアクリレート-グラフト塩化ビニル共重合体、エチレン-ブロピレン

とは難燃特性上好ましいことであり、更には補強剤、増量剤、顔料、滑剤、熱あるいは光安定剤、耐放射線性助剤等を加えることは何等差支えない。

ハロゲン化アセナフチレン存在下で遊離基発生処理を行なう場合は、ジクミルバーオキサイド、ジ- β -ブチルバーオキサイド等の有機過酸化物を混入して加熱するか、 γ 線、 α 線、加速電子線等の電離性放射線を照射するのが作業効率上好ましい。

次に本発明を実施例および参考例によつてより具体的に説明する。尚、下記各例における各成分の配合量単位は重量部である。又、遊離基発生剤以外の全成分は120℃の熱ロールにて均一に混練された後、さらに遊離基発生剤が20~70℃にて添加された。さらに、これらは160℃の熱プレスにて80分間加圧下に加熱され、1mmあるいは8mm厚のシートに成形された。また、各実施例で使用したハロゲン化アセナフチレンの縮合度はグルバーミエーションクロマトグラフ法(GPC)により測定した。

-グラフト塩化ビニル共重合体、塩素化ポリエチレン、塩素化ポリエチレン-グラフト塩化ビニル共重合体、ポリウレタン、ポリアミド、ポリエステル、アクリル樹脂、ブチルゴム、クロロブレンゴム、ニトリルゴム、天然ゴム、シリコンゴム、クロロスルホン化ポリエチレン、ステレン-ブタジエンゴム、ステレン-ブタジエン-アクリロニトリル共重合体、アクリロニトリル-ステレン共重合体、ポリエステル-エーテルエラストマーなどが例示される。

これら高分子物質に対するハロゲン化アセナフチレン結合物の混入量は下限においては良好な難燃性確保のため、上限においては高分子物質の伸び特性、可とう性等確保のため高分子物質100重量部に対し、5~150重量部程度の範囲にあることが好ましい。なお、耐放射線性に関しては結合体0.5重量部以上添加の組成物においてすでに認められ、その量が多くなるほど効果は有効である。また、三酸化アンチモン、水酸化アルミニウム、タルク等の無機充てん剤を加えるこ

参考例 1

1, 2, 3, 5-テトラブロモアセナフテン($C_{12}H_8Br_4$)1モルのベンゼン(500g)溶液と臭化カリウム2モル、臭素酸カリウム0.2モルの水(600g)溶液を三ツロフラスコに取り、暗所にて微しく攪拌混合した。これに濃硫酸2モルを同容積の水で希釈し、攪拌下、10℃近傍にて滴下し、8時間反応させた。反応終了後、ベンゼン層を水、カセイソーダ水溶液(2%)、再び水の順で洗浄し、シリカゲルにて乾燥した。ついで、乾燥ベンゼン溶液を三ツロフラスコに移し、糊筒より約2モルの水酸化カリウムを溶解させた温エタノール液を滴下させ、脱臭化水素反応を行なつた。反応終了後ベンゼン層を水洗し乾燥した。さらに減圧下でベンゼンを留去し、残留物を熱アセトンにて充分洗浄乾燥して、ブロモアセナフチレン結合物を得た。

結合物の元素分析値より推定された組成式は($C_{12}H_{27}Br_{20}$)₁であつた。GPC測定による縮合度は $I=2\sim 5$ の範囲であつた。

参考例 2

1, 2, 3, 5-テトラブロモアセナフテンのクロロホルム溶液に触媒量の塩化第2錫を添加し、約3時間しづかに沸とう環流させた。反応終了後、水洗、乾燥し、クロロホルムを留去した。つぎに残留物をベンゼンに溶解し、実施例1と同様の方法により、脱臭化水素反応を行なつた。ベンゼン層を水洗後、乾燥し、ついでベンゼンを留去し無アセトンにて充分洗净した。得られたブロモアセナフレン結合物の組成式は($C_{12}H_{14}Br_{2n}$)_nであり、GPC測定による結合度は $I = 2 \sim 7$ の範囲であつた。

実施例 1

ポリエチレン(三菱油化KK ZF-30)	100
塩素化ポリエチレン (塩素含量40%)	85
参考例1により得られた 結合2~5量体	80
三酸化アンチモン	20
2, 6-ジ-t-ブチル フェノール	0.5

実施例 4

エチレン-プロピレン- ジエン共重合体 (日本合成ゴムKK. EP-21)	100
参考例1において8-メチル -1, 2-ジクロル-6, 8 -ジブロムアセナフテンを 原料として合成した結合多量 体(結合度2~7)	80

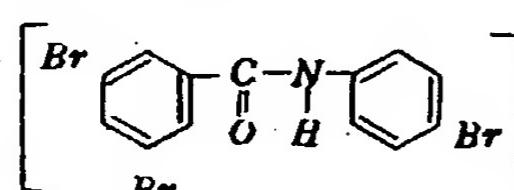
三酸化アンチモン	10
2, 6-ジ-t-ブチル フェノール	0.5

ジクミルバーオキサイド	8
タルク	100

比較例 1

ポリエチレン(三菱油化KK. ZF-30)	100
塩素化ポリエチレン (塩素含量40%)	85

2, 4, 8', 5'-テトラブロ モサリチルアニライド	80
----------------------------------	----



ジクミルバーオキサイド

8

実施例 2

エチレン-酢酸ビニル共重合体 (三菱油化KK. ユカロンエバ25K)	100
--	-----

参考例2により得られた 結合2~7量体	85
------------------------	----

三酸化アンチモン	15
----------	----

2, 6-ジ-t-ブチル フェノール	0.5
-----------------------	-----

ジクミルバーオキサイド	8
-------------	---

タルク	50
-----	----

実施例 8

エチレン-プロピレン- ジエン共重合体 (日本合成ゴムKK. EP-21)	100
--	-----

参考例1により得られた 結合2~5量体	45
------------------------	----

三酸化アンチモン	20
----------	----

2, 6-ジ-t-ブチル フェノール	0.5
-----------------------	-----

ジクミルバーオキサイド	4.5
-------------	-----

タルク	100
-----	-----

三酸化アンチモン

20

2, 6-ジ-t-ブチル
フェノール

0.5

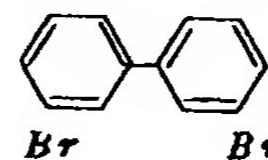
ジクミルバーオキサイド

8

比較例 2

エチレン-プロピレン- ジエン共重合体 (日本合成ゴムKK. EP-21)	100
--	-----

8, 5, 8', 5'-テトラ ブロモサリチルフェニル	80
---------------------------------	----

*B*r *B*r

三酸化アンチモン

10

2, 6-ジ-t-ブチル
フェノール

0.5

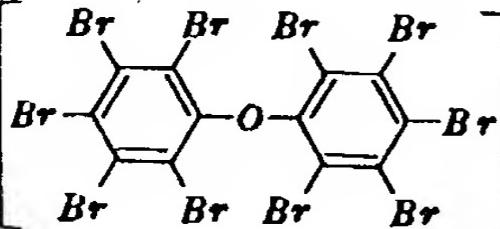
ジクミルバーオキサイド

8

タルク

100

比較例 8

エチレン-プロピレン-ジエン共重合体 (日本合成ゴムKK. EP-21)	100
テカブロムジフェニルエーテル	80
[]	
三溴化アンチモン	15
2,6-ジ- <i>t</i> -ブチル フェノール	0.5
ジクミルバーオキサイド	8
タルク	100

上記各組成のシート試料の特性を以下に示す。

特性\例	1	2	3	4	比較例1	比較例2	比較例8
着火までの接炎回数	8	6	8	6	8	8	6
燃素指数	28	27	32	27	25	26	27

(備考)

1) 「着火までの接炎回数」はUL-94に準拠した試験により制定した。ただし、いずれの試料もUL-94V-O試験(2回の接炎によつて否否を判定する)に合格するので、上記試験では試料が持続的に燃焼し始めるまでの接炎回数を求めた。なお、持続的燃焼とはバナーの炎を離しても試料の接炎部分全体が1分以上燃焼しつづける場合をいう。

2) 燃素指数はJIS K7201にしたがつて測定した。

実施例5及び6

実施例1の組成の難燃化ポリエチレンおよび実施例8の組成の難燃化エチレン-プロピレン-ジエン共重合体の2mm厚シートに対して、空気中、室温にて10.0Mradのγ線を照射した。照射前後の機械特性を測定して各試料の耐放射線性を評価した。結果は下表の通りであつた。

特性\例	-	5	6	比較例1	比較例8
引張強度 (kg/cm ²)	照射前	1.75	0.59	1.70	0.50
	照射後	1.87	0.62	1.65	0.45
伸び (%)	照射前	580	705	580	720
	照射後	820	400	190	170

各々比較例1および8の組成の試料により得られた結果との比較から明らかのように、本発明の方法によれば伸び率の残存が大きく、耐放射線性に優れた難燃性樹脂組成物が得られることがわかる。

以上の特性からも明らかのように、本発明は特定の難燃性化合物を混入したことにより、優れた難燃性と同時に耐放射線性を有する樹脂成形体を提供し得るものであり、その工業的価値は極めて大なるものがある。

特許出願人 日本原子力研究所

代理人弁理士 渡辺泰三

(外2名)